

第29回 XAFS討論会

JXAFS29

XAFSが拓く 物質科学の未来

2026年9月3日（木）～5日（土）

名古屋大学 野依記念学術交流館

招待講演 INVITED LECTURES

木村 正雄 先生

高エネルギー加速器研究機構 (KEK)
物質構造科学研究所

XAFSと***を融合してみたら・・・

國枝 秀世 先生

あいちシンクロトロン光センター

あいちシンクロトロン光センターの新たな試み

高草木 達 先生

北海道大学 触媒科学研究所

偏光全反射蛍光XAFS法による金属活性点の
三次元構造決定とその場／オペランド計測への展開

IESARI Fabio 先生 京セラ株式会社

EXAFSデータの逆モンテカルロ解析：
液体金属からセラミックスまで

主催 | 日本XAFS研究会 共催 | 名古屋大学シンクロトロン光研究センター

協賛

日本放射光学会、日本表面真空学会、日本化学会、触媒学会、日本分析化学会、日本結晶学会、日本分光学会、日本金属学会、日本セラミックス協会、日本顕微鏡学会、日本物理学会

(株) アイリン真空、(有) アルファシステム、応用光研工業 (株)、神津精機 (株)、(株) サートンワークス、ツジ電子 (株)、デクトリスジャパン (株)、(株) テクノエーピー、(株) 東京インスツルメンツ、(株) トヤマ、日本カンタム・デザイン (株)、伯東 (株)、浜松ホトニクス (株)、(株) マシナックス、(株) 理学相原精機

お問い合わせ | 第29回XAFS討論会実行委員会 jxafs29@nusr.nagoya-u.ac.jp